

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-277798

(P2003-277798A)

(43) 公開日 平成15年10月2日 (2003.10.2)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テマート* (参考)

C 1 1 D 13/16

C 1 1 D 13/16

4 H 0 0 3

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願2002-82024 (P2002-82024)

(22) 出願日 平成14年3月22日 (2002.3.22)

(71) 出願人 000000918

花王株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

(72) 発明者 長谷川 武

東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社
社研究所内

(72) 発明者 秦野 耕一

栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会
社研究所内

(74) 代理人 100076532

弁理士 羽鳥 修 (外1名)

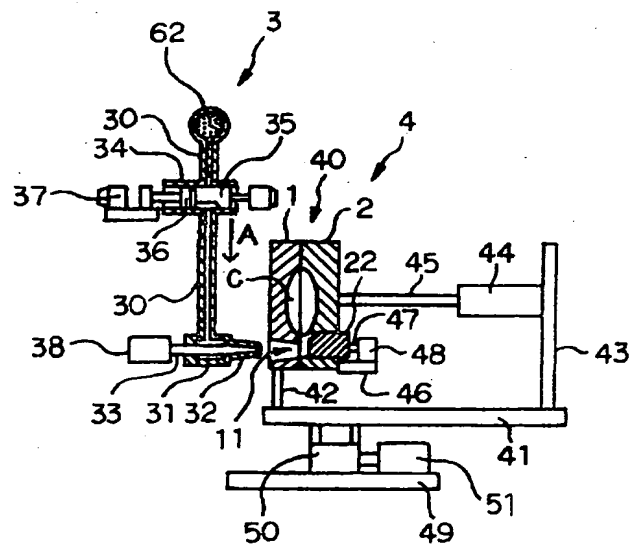
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 石鹸の製造装置及び方法

(57) 【要約】

【課題】 成型型への熔融石鹸の充填が完了した時点において、充填ノズル内に熔融石鹸が滞留したり残存したりすることが無い石鹸の製造装置及び方法を提供すること。

【解決手段】 熔融石鹸を所定形状に成形する成型型40と、成型型40へ熔融石鹸を供給する供給管30とを備えた石鹸の製造装置。供給管30は、その一部から突出し且つ先端に向かって漸次縮径したノズル32と、ノズル32内に進退可能に配され且つノズル32の内形状と略同形状をなすプラグ33とを有する。ノズル32は成型型40の熔融石鹸供給孔11に挿入可能になっている。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 熔融石鹸を所定形状に成形する成型型と、該成型型へ熔融石鹸を供給する供給管とを備えた石鹸の製造装置において、

前記供給管は、その一部から突出し且つ先端に向かって漸次縮径したノズルと、該ノズル内に進退可能に配され且つ該ノズルの内形状と略同形状をなすプラグとを有し、該ノズルが前記成型型の熔融石鹸供給孔に挿入可能になっている石鹸の製造装置。

【請求項 2】 前記ノズルの少なくとも先端部の外形状が、前記成型型における前記供給孔と略同形状をなしており、

前記ノズルが前記供給孔内に挿入されることで、前記供給管から前記キャビティへ通ずる前記熔融石鹸の供給路が形成されるようになされていると共に、前記プラグが進退することで前記キャビティ内へ前記熔融石鹸が供給され、またその供給が停止されるようになされている請求項 1 記載の製造装置。

【請求項 3】 前記成型型において、前記供給孔が前記キャビティの下側に位置しており、前記熔融石鹸が前記キャビティの下部から上方へ向かって充填されるようになされている請求項 1 又は 2 記載の製造装置。

【請求項 4】 前記成型型及び／又は前記ノズルが移動可能であり接離可能になっている請求項 1～3 の何れかに記載の製造装置。

【請求項 5】 前記成型型が一組の割型を組み付けて形成されている請求項 1～4 の何れかに記載の製造装置。

【請求項 6】 前記供給管における、前記熔融石鹸の流動方向に関して前記ノズルよりも上流側の位置に、該熔融石鹸の定容量供給装置が設けられており、

該定容量供給装置には、該定容量供給装置を境として前記供給管の上流側又は下流側と該定容量供給装置とを択一的に連通させる切り替えバルブが配されており、

前記定容量供給装置によって前記熔融石鹸が加圧下に前記キャビティ内に充填されるようになされている請求項 1～5 の何れかに記載の製造装置。

【請求項 7】 前記定容量供給装置によって一定容量の前記熔融石鹸を前記キャビティ内に充填させる間、前記熔融石鹸の充填初期には、前記熔融石鹸を、得られる石鹸中に目視可能な程度の大きさの気泡が存在しないような低充填速度で充填し、充填中期には、充填初期よりも相対的に高充填速度で該熔融石鹸を充填し、充填後期には、充填中期よりも相対的に低充填速度で該熔融石鹸を充填するように、前記定容量供給装置による前記熔融石鹸の充填速度が調整可能になっている請求項 6 記載の製造装置。

【請求項 8】 前記供給管に加圧ポンプが取り付けられており、該加圧ポンプによって前記熔融石鹸が加圧下に前記キャビティ内に充填されるようになされている請求項 1～5 の何れかに記載の製造装置。

【請求項 9】 前記成型型に、前記供給孔と前記キャビティとを連通させるゲートが形成されており、

前記ゲート内に、前記供給孔と前記キャビティとの連通を遮断させるゲートピンが進退可能に配されている請求項 1～8 の何れかに記載の製造装置。

【請求項 10】 所定形状のキャビティを有する成型型の該キャビティに、該キャビティに通ずる供給路を通じて熔融石鹸を充填し固化させて石鹸を製造する方法において、

10 前記供給路の開度を調整しながら前記熔融石鹸を前記キャビティ内に充填し、充填完了後、前記供給路を閉塞して該供給路内に前記熔融石鹸が残存しないようにする石鹸の製造方法。

【請求項 11】 前記供給路が、前記成型型内に形成され且つ前記キャビティに通ずるゲートと、該ゲートと連通する注入ノズルとから少なくとも構成されており、該ゲート及び該注入ノズル内を閉塞して、これらの内部に前記熔融石鹸が残存しないようにする請求項 10 記載の石鹸の製造方法。

20 【請求項 12】 前記熔融石鹸の充填初期には、前記熔融石鹸を、得られる石鹸中に目視可能な程度の大きさの気泡が存在しないような低充填速度で充填し、充填中期には、充填初期よりも相対的に高充填速度で該熔融石鹸を充填し、充填後期には、充填中期よりも相対的に低充填速度で該熔融石鹸を充填するように、前記供給路の開度を調整する請求項 10 又は 11 記載の製造方法。

30 【請求項 13】 前記供給孔が前記キャビティの下側に位置しており、前記熔融石鹸が前記キャビティの下部から上方へ向かって充填される請求項 10～12 の何れかに記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、熔融状態の石鹸を所定形状に成形し固化させて石鹸を製造する装置及び該装置に用いられる成型型に関する。また本発明は、熔融状態の石鹸を所定形状に成形し固化させて石鹸を製造する方法に関する。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】米国特許第 2987484 号明細書には、循環路内を循環している熔融石鹸を成型型のキャビティ内に注入し、該キャビティ内で固化させる石鹸の製造方法が記載されている。この成型型には注入バルブがゲート内に配されており、この注入バルブが進退することで、ゲートを通じてキャビティ内に熔融石鹸が注入される。しかし、注入バルブはゲートの寸法よりも小さいことから、注入バルブが前進してゲートとキャビティとの連通を遮断した状態においては、ゲートと注入バルブとの間に空隙が形成され、その空隙に熔融石鹸が滞留してしまう。滞留した熔融石鹸は循環路内に戻ることなくそこに留まるので、次

第に冷却されてしまい、次の成形時に不具合を来す原因となり易い。また均質な製品を製造しにくくなる。

【0003】国際公開WO98/53039には、ノズルを通じて熔融石鹸を成形型の上部からキャビティに充填する際に、熔融石鹸の充填量に応じて成形型を下降させることで、熔融石鹸の液面の直ぐ上にノズル先端が常時位置するようにした石鹸の製造方法が記載されている。しかし、この方法においても、熔融石鹸の充填が完了した時点ではノズル内に熔融石鹸が残存することになるので、やはり次の成形時に不具合を来す原因となり易く、また均質な製品を製造しにくくなる。

【0004】従って、本発明は、成形型への熔融石鹸の充填が完了した時点において、充填ノズル内に熔融石鹸が滞留したり残存したりすることが無い石鹸の製造装置及び方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、熔融石鹸を所定形状に成形する成形型と、該成形型へ熔融石鹸を供給する供給管とを備えた石鹸の製造装置において、前記供給管は、その一部から突出し且つ先端に向かって漸次縮径したノズルと、該ノズル内に進退可能に配され且つ該ノズルの内形状と略同形状をなすプラグとを有し、該ノズルが前記成形型の熔融石鹸供給孔に挿入可能になっている石鹸の製造装置を提供することにより前記目的を達成したものである。

【0006】更に本発明は、所定形状のキャビティを有する成形型の該キャビティに、該キャビティに通ずる供給路を通じて熔融石鹸を充填し固化させて石鹸を製造する方法において、前記供給路の開度を調整しながら前記熔融石鹸を前記キャビティ内に充填し、充填完了後、前記供給路を閉塞して該供給路内に前記熔融石鹸が残存しないようにする石鹸の製造方法を提供することにより前記目的を達成したものである。

【0007】

【発明の実施の形態】以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。本実施形態で用いられる製造装置は、熔融石鹸の循環部、該循環部に接続された熔融石鹸の注入部、及び該注入部から供給された熔融石鹸を所定形状に成形する成形型を備えた成形部を具備している。図1には、第1の実施形態の製造装置における熔融石鹸の循環部が示されている。本実施形態の製造装置は、気泡入り石鹸の製造に好適に用いられる。

【0008】図1に示す熔融石鹸の循環部6は、貯蔵タンク61、貯蔵タンク61に接続され且つ貯蔵タンク61内を経由するループを形成する循環管路62、循環管路62の途中に介在された循環ポンプ63を備えている。また貯蔵タンク61には、発泡部（図示せず）において発泡された熔融石鹸の供給管路64が接続されている。更に貯蔵タンク61内には攪拌翼65が設置されて

いる。攪拌翼65はモータ66によって所定方向に回転する。更に循環管路62には、熔融石鹸の複数の注入部3が、循環管路62と開閉可能に連通するように接続されている。各注入部3は循環管路62に直列に接続されている。貯蔵タンク61及び循環管路62を含む循環部6並びに注入部3には、何れも温水及びヒータなどの保温装置が取り付けられており、所定温度に保たれている。

【0009】注入部3は、図2に示すようにその一端が循環管路62に接続されている供給管30を備えている。供給管30の他端は、熔融石鹸の液溜まり部31となっており、その液溜まり部31に注入ノズル32が突設されている。注入ノズル32はその先端に向かって漸次縮径した截頭円錐形をしている。ノズル32内には、該ノズルの内形状と同形状の外形を有する押し込みプラグ33が配されている。プラグ33は、その後端に取り付けられている油圧シリンダ38によってノズル32内を進退する。プラグ33が後退することでノズル32とプラグ33との間に空隙が生じ、この空隙を通じて熔融石鹸が後述する成形部4へ供給される。一方、プラグ33が前進するとノズル32とプラグ33とが嵌り合っており、両者間には空隙が無くなり熔融石鹸の供給が停止される。つまり、プラグ33の進退によって、熔融石鹸が供給され、またその供給が遮断されるようになっている。

【0010】供給管30における、熔融石鹸の流動方向（図中矢印Aで示す方向）に関して注入ノズル32よりも上流側の位置には、定容量供給装置の一例であるシリンダ34及びピストン36が取り付けられている。シリンダ34は、供給管30と交差するように設けられている。シリンダ34内には、該シリンダ34を境として供給管30の上流側又は下流側とシリンダ34とを択一的に連通させる切り替え用のロータリーバルブ35が配されている。これと共にシリンダ34内には、該シリンダ内を進退可能になっているピストン36が配されている。そして、前述の通りシリンダ34とピストン36とによって、熔融石鹸の定容量供給装置が構成されている。ピストン36の進退は、その後端に取り付けられているサーボモータ37によって精密に制御されている。ピストン36が後退することで、シリンダ34内には、熔融石鹸を収容するための空間が形成される。この空間に熔融石鹸が充填されたのち、ピストン36を押し込むことで、後述する成形型40のキャビティ内へ熔融石鹸が加圧下に充填される。キャビティ内への熔融石鹸の供給体積は、ピストン36の後退距離又は押し込み距離によって決定される。具体的には、①後退前のピストン36の位置を原点としてピストン36の後退距離で供給体積を決定する方法、又は②後退後のピストン36の位置を原点としてピストン36の押し込み距離で供給体積を決定する方法がある。計量される熔融石鹸は気泡入りで

ある場合、これは圧縮性の流体であるので、前記の①の方法において、ピストン 36 の原点の位置でシリンダ 34 内に熔融石鹸ができるだけ残らないように原点を決めることが、製品重量の精度を高める点から好ましい。

【0011】成形部 4 は、注入部から供給された熔融石鹸を所定形状に成形し固化させる成形型 40 を備えている。図 3 には、成形型 40 の型開状態が示されている。成形型 40 は、2 個で一組をなす第 1 の割型 1 及び第 2 の割型 2 から構成されている。各割型は金属等の剛体からなる矩形ブロック状の形態をしており、それぞれの中央部に凹部 10 及び 20 が形成されている。各凹部 10、20 は、第 1 の割型 1 と第 2 の割型 2 とをそれらの突き合わせ面 P-L で突き合わせたとき、製造すべき石鹸の形状に合致した形状のキャビティ（図示せず）が形成されるように、各割型に形成されている。尚、図示していないが各凹部には空気の吹き出し及び吸引用の微細なスリット及び／又は小孔が形成されている。

【0012】第 1 の割型 1 には、該第 1 の割型 1 をその厚さ方向に貫通し外部に開口したノズル挿入孔 11 が、凹部 10 の外縁部に穿設されている。ノズル挿入孔 11 は、熔融石鹸の供給孔として用いられる。ノズル挿入孔 11 は、その径が、第 1 の割型 1 の背面側に向かうに連れ漸次増加しており、先に述べた注入ノズル 32 と嵌り合う形状となっている。一方、第 2 の割型 2 には、その突き合わせ面 P-L の一部が穿設されて長孔状のゲート 21 が形成されている。ゲート 21 は第 2 の割型 2 をその厚さ方向に貫いている。第 2 の割型 2 におけるゲート 21 の形成位置は、両割型が組み付けられて成形型 40 を形成する時に、第 1 の割型 1 におけるノズル挿入孔 11 と対向する位置となっている。更にゲート 21 は、その一部が凹部 20 と連通している。従って、両割型が組み付けられて成形型 40 を形成すると、ゲート 21 は、ノズル挿入孔 11 とキャビティとの間に位置して両者を連通させることになる。

【0013】ゲート 21 内には、該ゲート 21 の内形状と同形状の外形を有するゲートピン 22 が配されている。ゲートピン 21 は金属又はプラスチック等の材質からなる。ゲートピン 22 の後端は、ピストン 47 を備えたシリンダ 48 における該ピストン 47 の先端に固定されている。これによってゲートピン 22 はゲート 21 内を進退可能になっている。ゲートピン 22 の後退位置においては、ノズル挿入孔 11 とキャビティ C とがゲート 21 を介して連通している。ゲートピン 21 の前進位置においては、ゲートピン 21 によってノズル挿入孔 11 とキャビティ C との連通が遮断されるようになっている。つまりゲートピン 21 は、ノズル挿入孔 11 とキャビティ C との連通を遮断させる遮断手段として用いられる。

【0014】図示していないが、第 1 の割型 1 の突き合わせ面 P-L には微細なスリット状のエアメントが設けら

れている。エアメントは、第 1 の割型 1 の上部に形成されることが好適である。また、図示していないが、両割型 1、2 を構成するブロックには冷却水の循環路が設けられている。

【0015】図 2 に戻ると、成形型 40 における第一の割型 1 はその下部が、ベースプレート 41 から立設された支持板 42 に取り付けられており、固定型となっている。一方第 2 の割型 2 はその背面が、ベースプレート 41 から立設された支持板 43 に取り付けられている油圧シリンダ 44 のピストン 45 の先端に固定されている。油圧シリンダ 44 は、ピストン 45 が支持板 43 と直交する方向に摺動するように取り付けられている。従って、第 2 の割型 2 は水平方向に移動可能な移動型となっている。成形型 40 は、ノズル挿入孔 11 がキャビティ C の下側に位置するように固定されている。これによって、熔融石鹸はキャビティ C の下部から上方へ向かって充填される。

【0016】第 2 の割型 2 の下部にはシリンダ保持板 46 が水平方向に延出するように取り付けられている。シリンダ保持板 46 における水平部には、ピストン 47 を備えた油圧シリンダ 48 が取り付けられている。油圧シリンダ 48 は、ピストン 47 が水平方向に摺動するように取り付けられている。ピストン 47 の先端は、第 2 の割型 2 に備えられたゲートピン 22 の後端に接続されている。

【0017】ベースプレート 41 は、台座 49 上に摺動自在に配されたスライダー 50 の上に載置固定されている。スライダー 50 は、台座 49 上に載置された油圧シリンダ 51 の動作によって台座 49 上を摺動する。これによって、成形型 40 を含む成形部 4 全体が、注入ノズル 32 を含む注入部 3 に対して接離可能になっている。その結果、成形型 40 の型開操作などを含む成形操作を円滑に行うことができ、製造サイクルを高めることが容易となる。

【0018】以上の構成を有する製造装置を用いた気泡入り石鹸の製造方法について説明する。まず循環部 6 による熔融石鹸の循環について図 1 を参照しながら説明すると、図示しない発泡部において発泡されて、無数の気泡が分散含有されている熔融石鹸は、供給管路 64 を通じて貯蔵タンク 61 内に貯えられる。貯蔵タンク 61 内において熔融石鹸は、攪拌翼 65 によって攪拌されて、気泡の分散状態が均一に保たれる。熔融石鹸の一部は、循環ポンプ 63 によって循環管路 62 内に送り込まれる。その結果、貯蔵タンク 61 内に貯えられている熔融石鹸は、貯蔵タンク 61 を経由して循環管路 62 内を循環する。この循環によって、たとえ何らかのトラブルが発生して気泡入り石鹸製造の作業が停止しても、熔融石鹸が配管内で停滞することがなくなり、熔融石鹸に剪断力が常に加わった状態が維持され、気泡と液体分とが分離状態となることが防止される。特に、本実施形態に

においては、熔融石鹸を循環させることで剪断力を加えるので、例えば熔融石鹸の流速を制御して熔融石鹸に剪断力を加える時間を制御できるという利点がある。つまり気泡を含む熔融石鹸のような保存安定性の低い圧縮性流体に長時間剪断力を加え続けることで気泡の状態を保持させることができる。一方、剪断力を加えないと、気泡の合一や気液の分離が起こることが避けられない。このように、熔融石鹸を循環させる場合に、剪断力を加える時間を制御することで、熔融石鹸に効果的に剪断力を加えることができ、その結果、貯蔵タンク61内の気泡入り石鹸における気泡の分散状態を良好にすることができ、且つその良好な状態を長時間保つことができる。貯蔵タンク61における攪拌翼65による攪拌によっても、気泡と液体分との分離はある程度防止できるが十分とはいえない。攪拌翼65によって気液分離や気泡の合一が発生しないように熔融石鹸を攪拌すると、熔融石鹸が気泡を巻き込みその比重が変動してしまう。従って、貯蔵タンク61内では気泡を混入させない緩やかな攪拌を行い、気泡と液体分との分離防止は、循環管路62内の循環によって行うことが好ましい。

【0019】無数の気泡を分散含有する熔融石鹸の調製方法としては、例えば本出願人の先に出願に係る特開平11-43699号公報の第2欄15行～第5欄1行に記載されている方法を用いることができる。熔融石鹸の発泡には各種気体を用いることができる。特に、不活性気体、とりわけ窒素ガス等の非酸化性の不活性ガスを用いることで、熔融石鹸の加熱に起因して、その配合成分が酸化分解することで発生する異臭等を効果的に防止することができる。発泡に不活性気体を用いることは、気泡入り石鹸の配合成分として、酸化分解しやすい香料成分が配合されている場合に特に有効である。

【0020】熔融石鹸の循環においては、その温度を55～80℃、特に60～70℃に保つことが、後述する供給ノズル先端での熔融石鹸の固化防止、及び石鹸の酸化や香料の劣化の防止の点から好ましい。

【0021】これに関連し、熔融石鹸の循環においては、熔融石鹸をその融点よりも1～20℃、特に2～5℃高い温度に加熱し保温した条件下に循環させることが、同様の理由から好ましい。

【0022】熔融石鹸の循環においては、その循環流量 V (m^3/h) に対する、貯蔵タンク61の容量 S (m^3) の比 S/V (h) が0.01～5となるように熔融石鹸を循環させることが、気泡の合一防止、及び気泡と液体分との分離防止の点から好ましい。

【0023】前記循環流量に関連するが、熔融石鹸は、その循環管路62内での流速 Vd が0.02～5 m/s 、特に0.05～0.8 m/s となるように循環されることが好ましい。下限値未満であると、熔融石鹸の注入部3への分注時に圧力低下が発生し易くなる。上限値を超えると、設備が大掛かりになる上、循環中に気泡を

巻き込む可能性が高くなる。またこれに関連して、循環管路62は、その断面積が10～200 cm^2 、特に20～180 cm^2 であることが、同様の理由から好ましい。

【0024】熔融石鹸の循環においては、その剪断速度が0.2～500 s^{-1} 、特に0.3～100 s^{-1} 、とりわけ0.3～20 s^{-1} となるように熔融石鹸を循環させることが、気泡の合一防止、及び気泡と液体分との分離防止の点から好ましい。剪断速度 D は $D=2Vd/d$ から算出される。ここで Vd は熔融石鹸の循環流速 (m/s) を示し、 d は循環管路62の内径 (m) を示す。循環管路内には、前記剪断速度の範囲の剪断を加えることができるスタティックミキサー（静止混合器）を適宜設けることが好ましい。

【0025】成形前においては、図2に示すように、注入部3におけるノズル32と、成形部4における成型型40とは離間した状態になっている。注入部3においては、シリンダ34と循環管路62との連通が、ロータリーバルブ35によって遮断されている。シリンダ34内に配されているピストン36は所定の位置に留まっている。また、注入部3における押し込みプラグ33はノズル32内に完全に挿入されており、熔融石鹸が供給されないようになっている。成形部4においては、油圧シリンダ44を作動させてピストン45を押し出して、第1の割型1と第2の割型1とを型開しておく。両割型には、前述した冷却水の循環路に水を循環させておく。また、油圧シリンダ48を作動させてピストン47を後退させ、これによって該ピストン47に接続されているゲートピン22をゲート21から引き出しておき、ノズル挿入孔11からゲート21を経てキャビティCへ至る供給路を形成しておく。

【0026】次に、図4(a)に示すように、成形部4における油圧シリンダ51を作動させて、成型型40を注入部3におけるノズル32に近接させ、該ノズル32を成型型40のノズル挿入孔11内に完全に挿入する。この状態においては、図4(a)の要部拡大図である図4(b)に示すように、ノズル32とノズル挿入孔11との間には空隙が全く存在していない。従って、ノズル32とノズル挿入孔11との間で熔融石鹸の液漏れが発生したり、或いは成形後にノズル32とノズル挿入孔11との間に熔融石鹸が残留することがない。

【0027】この状態下に、循環管路62を循環する熔融石鹸は、その一部が、注入部3へ送り込まれる。この状態を図5に示す。熔融石鹸を注入部3へ送り込むには、ロータリーバルブ35を180度回転させてシリンダ34と循環管路62とを連通させる。これと共にサーボモータ37を作動させてピストン36を後退させる。これによってシリンダ34内に空間が形成され、その空間内に熔融石鹸が流入する。ピストン36の後退は、所定量の熔融石鹸がシリンダ34内に充填されるまで続け

られる。

【0028】所定量の熔融石鹸がシリンダ34内に充填されたら、サーボモータ37の作動を停止し、ピストン36の後退を停止する。次に図6(a)に示すようにロータリーバルブ35を180度反転させてシリンダ34と循環管路62との連通を遮断し且つシリンダ34とノズル32とを連通させる。引き続き、油圧シリンダ38を作動させてノズル32内からプラグ33を引き抜き、両者間に空隙を形成する。この状態を図6(b)に示す。これによって、シリンダ34、供給管30、ノズル32、ゲート21及びキャビティCからなる熔融石鹸の供給路が形成される。この状態下にサーボモータ37を作動させてシリンダ34内のピストン36を押し込む。これによって、シリンダ34内に充填されていた熔融石鹸が前記供給路を通じて成型型40のキャビティC内に加圧注入される。熔融石鹸の供給量がピストン34のストローク量で決定されることは前述の通りであるが、そのストローク量はサーボモータ37によって精密に制御される。従って、本発明によれば一定重量の石鹸を容易に製造することができる。

【0029】本実施形態におけるキャビティへの熔融石鹸の充填は、初期段階、中期段階及び後期段階の3つの段階に分けて行う。3つの段階の何れにおいても、前述した定容量供給装置、即ちシリンダ34内のピストン36の動作速度をサーボモータ37によって制御して充填速度を調整する。充填の初期段階においては、熔融石鹸を、得られる石鹸中に目視可能な程度の大きさの気泡が存在しないような低充填速度で充填する。この理由は次の通りである。充填速度を余りに高くすると、熔融石鹸が噴射状態でキャビティC内に注入され、キャビティC内で熔融石鹸が泡立ってしまい、得られる石鹸中にその泡が残存してしまう。そこで前記のような低充填速度で熔融石鹸を充填することでキャビティC内での熔融石鹸の泡立ちを防止している。目視可能な程度の大きさの気泡は一般に0.5mm~10mm程度のものである。

【0030】充填の中期段階では、充填初期よりも相対的に高充填速度で熔融石鹸を充填する。この理由は次の通りである。キャビティC内での熔融石鹸の泡立ち防止の観点からは、充填中期においても低充填速度で熔融石鹸を充填することが好ましい。しかし、キャビティC内が熔融石鹸である程度満たされると、熔融石鹸の自重によって泡立ちしにくくなる。つまり、充填速度をある程度高めても泡立ちしにくくなる。特に本実施形態のようにキャビティCの下部から上方に向かって熔融石鹸が充填される方法の場合には、一層泡立ちしにくくなる。そこで、製造サイクルを高める観点から充填中期においては、充填初期よりも相対的に高充填速度で熔融石鹸を充填する。充填中期の開始時は、一般にキャビティCの体積に対して熔融石鹸が5~30%程度充填された状態である。

【0031】充填の後期段階では、充填中期よりも相対的に低充填速度で該熔融石鹸を充填する。この理由は次の通りである。充填後期では、キャビティCは熔融石鹸で大部分満たされており空間は少ない。この状態下に高充填速度で熔融石鹸を供給すると、成型型に形成されているエアレント(図示せず)が熔融石鹸で閉塞されて、キャビティCの空間に存在している空気が抜けきらないおそれがある。空気が抜けきらない場合には、得られる石鹸に凹み等の欠陥が生じてしまう。この不都合を回避するために、充填の後期段階では、充填中期よりも相対的に低充填速度で該熔融石鹸を充填する。充填後期の開始時は、一般にキャビティCの体積に対して熔融石鹸が70~95%程度充填された状態である。

【0032】以上のような充填速度の制御を行うことで、欠陥の無い製品を生産性よく製造することができる。

【0033】熔融石鹸の充填速度を、シリンダ34内のピストン36の動きを制御することなく制御することもできる。この場合には、押し込みプラグ33を適宜進退させて、熔融石鹸の供給路の開度を調整する方法が一例として挙げられる。この状態は先に図6(b)に示した通りである。つまり、熔融石鹸の圧力損失又は流体摩擦を制御することで、その充填速度を制御することができる。この制御を一層精密にするには、押し込みプラグ33をサーボモータを用いて進退させることが有利である。この場合においては、シリンダ34とピストン36とから構成される定容量供給装置を用いて一定容量の熔融石鹸をキャビティC内に供給しているのので、プラグ33を用いた充填速度の制御は、定容量の熔融石鹸の供給下に行われる。この方法によれば、充填速度を精密に制御しつつ一定容量の熔融石鹸をキャビティC内に供給することが容易である。

【0034】所定量の熔融石鹸がキャビティCに充填されたら、図7に示すように押し込みプラグ33をノズル32内に完全に挿入して、熔融石鹸の供給を停止する。この後ただちに、或いはほぼ同時に油圧シリンダ48を作動させてゲートピン22をゲート21内に押し込む。これによって、成型型40における熔融石鹸の供給路であるゲート21は完全に閉塞されて空間が全く存在しない状態となり、ゲート21内に残存している熔融石鹸はキャビティに追加充填される。更に、注入ノズル32の内部もプラグ33によって完全に閉塞され空間が全く存在しない状態となり、ノズル32内には熔融石鹸は残存していない。つまり、熔融石鹸の充填完了時においては、成型型40及び注入ノズル32の何れにも熔融石鹸が残存していない。その結果、次の成型時には新しい熔融石鹸を供給することができ、成形を円滑に行うことができる。また得られる石鹸も均質なものとなる。更に、得られる石鹸に不要な部分が存在していないので、いわゆる端切りが不要である。その上、成型型を毎回清

掃する必要がないので生産性に優れる。

【0035】キャビティC内に充填される熔融石鹼の量は、キャビティCの体積と同程度又はそれよりも多少多くてもよく或いは少なくともよい。熔融石鹼の充填量がキャビティCの体積よりやや少ない場合には、ゲートピン21の押し込みによる追加充填によって最終的にはキャビティCの体積と同程度の量の熔融石鹼が充填されることになる。逆に、熔融石鹼の充填量がキャビティCの体積よりやや多くても、該熔融石鹼が気泡を含む圧縮性流体であることから十分に充填可能である。従って、圧縮性の低い熔融石鹼を用いる場合（例えば、気泡を含有していない熔融石鹼を用いる場合）には、キャビティC内に充填される熔融石鹼の量は、キャビティCの体積と同程度又はそれよりも多少少ない方がよい。

【0036】キャビティC内に熔融石鹼が加圧充填されると、その加圧充填に起因して熔融石鹼がキャビティ外へ戻ろうとする圧力がゲート21に向けて生じる。ゲートピン22をゲート21内に押し込み、その状態を維持させるには、この圧力に抗する力をゲートピン22に加える必要がある。この力を最小限にするためには、ゲートピン22の押し込み方向が、圧力の生じる方向と90度の角度をなすようにすればよい。そこで本実施形態においては、ゲートピン21を水平方向に進退させてその進退方向を、ゲート21における熔融石鹼の流動方向（この方向は熔融石鹼によって生じる圧力の方向と平行である）に対して90度としている。また成型型40の側部にゲートピン22の進退手段を配してゲートピン22を水平方向に押し込むようにすることで成型型40の下側に空間が設けられ、これによって成形の作業性を良好になるという利点もある。

【0037】ゲートピン22をゲート21内に押し込み且つプラグ33をノズル32内に押し込んだ状態下に、図8に示すように、成型部4における油圧シリンダ51を作動させて成型型40をノズル32から引き離す。これと共にキャビティC内の熔融石鹼の固化を進行させる。

【0038】熔融石鹼の固化がある程度進行したら、図9に示すように、成型部4における油圧シリンダ44を作動させてピストン45を引き戻し、第1の割型1と第2の割型2とを型開する。このとき、第1の割型1のキャビティ面に形成されているスリット（図示せず）を通じて吸引を行う。これと共に第2の割型2のキャビティ面に形成されているスリット（図示せず）を通じて該キャビティ面から石鹼Sに向けて空気を吹き付け、該キャビティ面からの石鹼Sの離型を促進させる。これらの操作によって、石鹼Sを第1の割型1のキャビティ面に保持させる。

【0039】引き続き、図10に示すように、第2の割型2の凹部と同形状の凹部を有する受け取り装置70を第1の割型1の突き合わせ面に対向当接させる。この状

態下に、受け取り装置70の凹部表面に形成されているスリット（図示せず）を通じて吸引を行う。これと共に第1の割型1のキャビティ面に形成されているスリット（図示せず）を通じて該キャビティ面から石鹼Sに向けて空気を吹き付け、該キャビティ面からの石鹼Sの離型を促進させる。これらの操作によって、第1の割型1に保持されていた石鹼Sを受け取り装置70に受け渡す。その後、第1の割型1と第2の割型2とを型閉して図1に示す状態に復帰させ、これまでに述べた操作を繰り返す。

【0040】気泡入り石鹼を構成する配合成分としては、脂肪酸石鹼、非イオン系界面活性剤、無機塩、ポリオール類、非石鹼系のアニオン界面活性剤、遊離脂肪酸、香料、水等が挙げられる。更に、抗菌剤、顔料、染料、油剤、植物エキス等の添加物を必要に応じて適宜配合してもよい。

【0041】次に、本発明の第2～第7の実施形態について、図11～図16を参照しながら説明する。これらの実施形態については、第1の実施形態と異なる点についてのみ説明し、特に説明しない点については、第1の実施形態に関して詳述した説明が適宜適用される。また、図11～図16において、図1～図10と同じ部材に同じ符号を付してある。

【0042】図11に示す第2の実施形態の製造装置では、循環部6及び注入部3の構造は第1の実施形態と同じであるが、成型型40を含む成型部4の構造が第1の実施形態と異なる。図12には本実施形態に用いられる成型型40の型開状態が示されている。成型型40における第1の割型1の構造は第1の実施形態と同じであるが、第2の割型2の構造が第1の実施形態と異なる。第2の割型2には、その突き合わせ面PLの一部が半円柱形状に凹設されてゲート21が形成されている。ゲート21は、その一端が第2の割型2の凹部20に通じており、他端が第2の割型2の端面で開口している。第2の割型2におけるゲート21の形成位置は、第1及び第2の割型1、2が組み付けられて成型型40を形成する時に、第1の割型1におけるノズル挿入孔11と対向する位置となっている。従って、両割型が組み付けられて成型型40を形成すると、ゲート21は、ノズル挿入孔11とキャビティとの間に位置して両者を連通させることになる。ゲート21内には、該ゲート21の内形状と同形状（即ち半円柱形状）の外形を有するゲートピン22が、該ゲート21内に配されている。

【0043】図11に戻ると、ゲートピン22は、その下端の位置において、油圧シリンダ48のシリンダー軸47の先端に取り付けられている。これによって、ゲートピン22は、ゲート21内を進退可能になっている。尚、油圧シリンダ48は、第2の割型2の下端から垂下する支持板46の側面に取り付けられている。このように、本実施形態の製造装置においては、ゲートピン21

が上下方向に進退する。これに対して先に述べた第1の実施形態においては、ゲートピンは水平方向に進退する。

【0044】本実施形態の製造装置を用いた石鹼の製造方法について説明すると、図11に示す装置が、第1の実施形態に関して説明した図5に示す状態となった後、ロータリーバルブ35を180度反転させてシリンダ34と循環管路62との連通を遮断し且つシリンダ34とノズル32とを連通させる。引き続き、油圧シリンダ38を動作させてノズル32内からプラグ33を引き抜き、両者間に空隙を形成する。これによって、シリンダ34、供給管30、ノズル32、ゲート21及びキャピティCからなる熔融石鹼の供給路が形成される。この状態下にサーボモータ37を動作させてシリンダ34内のピストン36を押し込む。これによって、シリンダ34内に充填されていた熔融石鹼が前記供給路を通じて成型型40のキャピティC内に加圧注入される。所定量の熔融石鹼がキャピティに充填されたら、押し込みプラグ33をノズル32内に完全に挿入して、熔融石鹼の供給を停止する。この後ただちに、或いはほぼ同時に油圧シリンダ48を動作させてゲートピン22を上昇させゲート21内に押し込む。これによって、成型型40における熔融石鹼の供給路であるゲート21は完全に閉塞され空間が全く存在しない状態となり、ゲート21内に残存している熔融石鹼はキャピティに追加充填される。更に、注入ノズル32の内部もプラグ33によって完全に閉塞され空間が全く存在しない状態となり、ノズル32内には熔融石鹼は残存していない。この後は第1の実施形態と同様の操作が行われる。

【0045】本実施形態では、ゲート21がキャピティC内に開口する面積を第1の実施形態の場合よりも小さくできるので、得られる石鹼に形成されるゲート21の痕跡を第1の実施形態の場合よりも小さくできるという利点がある。

【0046】図13に示す第3の実施形態の製造装置は、これまでに説明した実施形態と異なり循環部を具備していない。また、注入部3の構成が異なる。しかし、成型部4の構成は第1の実施形態と同様である。本実施形態においては、熔融石鹼は、図示していない貯蔵タンクから直接注入部3に供給される。注入部3は、貯蔵タンク（図示せず）に接続している供給管30を備えている。供給管30には図示していない加圧ポンプが取り付けられており、この加圧ポンプの圧力によって、貯蔵タンクから注入部に向けて熔融石鹼が供給される。供給管30には、その側面から突出した注入ノズル32が設けられている。ノズル32内には、該ノズル32の内形状と同形状の外形を有する押し込みプラグ33が配されている。プラグ33はこれに接続されているサーボモータ39によってノズル32内を進退する。

【0047】本実施形態の製造装置を用いた石鹼の製造

方法について説明すると、図13に示す装置が、第1の実施形態に関して説明した図5に示す状態となった後、図示しない加圧ポンプを動作させて供給管30内の熔融石鹼を加圧して流動させる。更にサーボモータ39を動作させてノズル32内からプラグ33を引き抜き、両者間に空隙を形成する。これによって、供給管30、ノズル32、ゲート21及びキャピティCからなる熔融石鹼の供給路が形成される。供給管30内の熔融石鹼は前述の通り加圧ポンプによって加圧されているので、キャピティC内に加圧下に注入される。所定量の熔融石鹼がキャピティに充填されたら、押し込みプラグ33をノズル32内に完全に挿入して、熔融石鹼の供給を停止する。この後ただちに、或いはほぼ同時に油圧シリンダ48を動作させてゲートピン22をゲート21内に押し込む。これによって、成型型40における熔融石鹼の供給路であるゲート21は完全に閉塞され空間が全く存在しない状態となり、ゲート21内に残存している熔融石鹼はキャピティに追加充填される。更に、注入ノズル32の内部もプラグ33によって完全に閉塞され空間が全く存在しない状態となり、ノズル32内には熔融石鹼は残存していない。この後は第1の実施形態と同様の操作が行われる。

【0048】本実施形態においては、先に述べた実施形態と異なり、キャピティC内への熔融石鹼の充填量及び充填速度の双方を、押し込みプラグ33の進退のみで制御している。従って、本実施形態においてはプラグ33の進退を、一層精密な制御が可能であるサーボモータ39を用いて行っている。

【0049】本実施形態は、成型の度に一層新しい熔融石鹼を供給できるという点、及び熔融石鹼の供給路を簡素化できるという点で、先に述べた実施形態の場合よりも有利である。

【0050】図14に示す第4の実施形態の製造装置は、図11に示す第2の実施形態の成型部4と、図13に示す第3の実施形態の注入部3とを組み合わせたものである。従って、本実施形態の製造装置の構成及びこれを用いた石鹼の製造方法は、当業者であれば第2及び第3の実施形態の説明から明らかであり、特に説明を要するものではない。

【0051】図15に示す第6の実施形態は、循環部6の構成が第1の実施形態と異なる。詳細には、貯蔵タンク61と注入部3との間に循環管路62を循環する熔融石鹼の冷却用の冷却装置81が取り付けられている。具体的には、注入部3が循環管路62に接続されている接続位置と貯蔵タンク61との間において、循環管路62に冷却装置81が取り付けられている。冷却装置81は、注入部3が循環管路62に接続されている位置の直ぐ上流側（直前）に取り付けられている。また、循環管路62には、該循環管路62を循環する熔融石鹼の加熱用の加熱装置80も取り付けられている。加熱装置80

の取り付け位置は、注入部3が循環管路62に接続されている接続位置よりも下流側になっている。つまり、循環管路62には、熔融石鹸の循環方向に関して、上流側に冷却装置81が取り付けられており、それよりも下流側に加熱装置80が取り付けられている。そして、循環管路62に取り付けられた冷却装置81と加熱装置80との間に、熔融石鹸の注入部3が接続されている。加熱装置80における加熱温度は、循環管路62から貯蔵タンク61に戻る熔融石鹸の温度を、貯蔵タンク61内の熔融石鹸の温度（保温温度）と同温度とするため、循環管路62の温度よりも高温に設定されている。一方、冷却装置81における冷却温度は、循環管路62を保温する保温装置の保温温度よりも低温に設定されている。これにより熔融石鹸は、その保温温度よりも例えば0.5～10℃程度低く冷却される。勿論、冷却温度は石鹸の熔融温度以上となっている。加熱装置80としては、熱交換器などを用いることができる。冷却装置81としては、熱交換器などを用いることができる。

【0052】本実施形態においては、熔融石鹸が、成型のキャビティに注入される前に、循環中の温度（保温温度）よりも低い温度に冷却されるので、キャビティ内での冷却固化時間が第1の実施形態の場合よりも短縮されるという利点がある。特に、熔融石鹸をキャビティに供給する直前で、保温温度よりも0.5～10℃低い温度に冷却することで、攪拌や剪断が加わっていないキャビティ内での静置時間を短縮できるので、固化するまでに発生する気泡の合一や分離が低減できるので好ましい。但し、冷却装置81によって熔融石鹸を冷却すると、循環管路62内における熔融石鹸の流動性が低下して円滑な循環を行えないおそれがあることから、循環管路62における、該循環管路62と注入部3との接続位置よりも下流の位置に、該循環管路62の保温装置とは別に、熔融石鹸の加熱用の加熱装置80を取り付け、該加熱装置80による加熱で熔融石鹸の円滑な循環を確保している。

【0053】図16に示す第7の実施形態においては、循環部6に取り付けられている循環管路62に注入部3が接続されていない。また、加熱装置及び冷却装置も取り付けられていない。これに代えて、循環管路62とは別に貯蔵タンク61に接続された接続管路83を介して、注入部3が貯蔵タンク61に接続されている。そして貯蔵タンク61と注入部3とを接続する接続管路35には冷却装置81が取り付けられている。つまり、貯蔵タンク61と注入部3との間に冷却装置81が取り付けられている。尚、図16においては、注入部3が一つしか図示されていないが、複数の注入部を貯蔵タンク61に接続してもよい。その場合には、各注入部と貯蔵タンク61とを接続する管路に冷却装置をそれぞれ取り付ける。何れの場合においても、冷却装置81による冷却温度は、貯蔵タンク61を保温する保温装置の保温温度よ

りも低温に設定されている。これにより熔融石鹸は、その保温温度よりも例えば0.5～10℃程度低く冷却される。

【0054】本実施形態においても、第6の実施形態と同様に、熔融石鹸が、成型のキャビティに注入される前に、循環中の温度よりも低い温度に冷却されるので、キャビティ内での冷却固化時間が第1の実施形態の場合よりも短縮されるという利点がある。その上、第6の実施形態と異なり循環管路62を冷却していないので、第6の実施形態で用いた加熱装置を用いなくても良いという利点もある。その分、製造装置の構成を簡単にすることができる。

【0055】以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制限されない。例えば前記各実施形態においては、押し込みプラグ33は注入ノズル32の内形状と完全に合致しており、プラグ33がノズル内に完全に挿入された状態においては、ノズル内には空間が全く存在していなかったが、プラグ32の形状は、ノズル32内に成形に差し支えない程度の量の熔融石鹸が残存してもよい限度において、少なくともノズル先端部の形状と合致していればよい。逆に、図17(a)及び図17(b)に示すように、ノズル32の内形状よりもプラグ33の形状が大きく、プラグ33の後端部が供給路30内に突出していてもよい。

【0056】また、注入ノズルの形状は截頭円錐形に限られず、他の形状、例えば截頭角錐形などでもよい。

【0057】第3及び第4の実施形態においては、熔融石鹸の供給管30が直接貯蔵タンクに接続されていたが、これに代えて第1及び第2の実施形態のように熔融石鹸の循環管路に接続されていてもよい。逆に、第1及び第2の実施形態において、熔融石鹸の供給路が貯蔵タンクに直接接続されていてもよい。

【0058】また前記実施形態においては、ノズル挿入孔11の内形状と、ノズル32の外形状とが完全に合致しており、両者間には空間が全く存在していなかったが、ノズル32の形状は、成形に差し支えない程度の量の熔融石鹸がノズル挿入孔11内に残存してもよい限度において、例えば図18(a)に示すように、少なくともノズル挿入孔11の最奥部の形状と合致していればよい。また、ノズル32の形状がノズル挿入孔11の最奥部の形状と合致していなくても、図18(b)に示すように、ノズル32の先端にリング32aを取り付けることで、ノズル32の挿入時にノズル32の先端形状がノズル挿入孔11の最奥部の形状と合致するようにしてもよい。

【0059】また、第1及び第2の実施形態においては、図19(a)及び図19(b)に示すように、供給管30の先端に形成された液溜まり部31の下部に、循環管路62に接続された帰還管31aを設け、更に該帰

還管 31a に開閉バルブ 31b を取り付けてもよい。石鹼の成形操作時には、図 19 (a) に示すようにバルブ 31b を閉じておく。成形操作の停止時には、図 19 (b) に示すようにバルブ 31b を開き且つピストン 36 によって供給管 30 内に熔融石鹼を送り込み、これを帰還管 31a を通じて循環管路 62 に帰還させる。これによって、成形操作の中断後、操作を再開する場合であっても、ノズル 32 内に常に新鮮な熔融石鹼が供給される。

【0060】前記の各実施形態は気泡入り石鹼の製造方法に係るものであったが、本発明はこれ以外の石鹼の製造にも、同様に適用できることは言うまでもない。また成形型として、前述した閉鎖されている成形型だけでなく、開放されている成形型を用いることもできる。

【0061】また、前記実施形態においては、成形型 40 を含む成形部 4 全体が移動可能になっており、注入ノズル 32 を含む注入部 3 に対して接離可能になっていたが、これに代えて又はこれに加えて、注入ノズル 32 を含む注入部 3 全体が移動可能になっており、成形型 40 を含む成形部 4 に対して接離可能になっていてもよい。

【0062】

【発明の効果】本発明によれば、成形型への熔融石鹼の充填が完了した時点において、充填ノズル内に熔融石鹼が滞留したり残存したりすることが無い。従って、次の成形時には新しい熔融石鹼を供給することができ、成形を円滑に行うことができる。また得られる石鹼も均質なものとなる。更に、得られる石鹼に不要な部分が存在していないので、いわゆる端切りが不要である。その上、成形型を毎回清掃する必要がないので生産性に優れる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の石鹼の製造装置における循環部を示す模式図である。

【図 2】本発明の石鹼の製造装置における注入部及び成形部を示す模式図である。

【図 3】成形型の型開状態を示す斜視図である。

【図 4】図 4 (a) は成形開始時の状態を示す模式図であり、図 4 (b) は図 4 (a) の要部拡大図である。

【図 5】シリンダ内に熔融石鹼を充填する状態を示す模式図である。

【図 6】図 6 (a) はキャビティ内に熔融石鹼を注入する状態を示す模式図であり、図 6 (b) は図 6 (a) の要部拡大図である。

【図 7】キャビティ内への熔融石鹼の充填が完了した状態を示す模式図である。

【図 8】成形部を注入部から離間した状態を示す模式図である。

【図 9】成形型を型開した状態を示す模式図である。

【図 10】石鹼を受け取り手段に受け渡す状態を示す模式図である。

【図 11】本発明の石鹼の製造装置における注入部及び成形部の別の実施形態を示す模式図である。

【図 12】別の成形型の型開状態を示す斜視図である。

【図 13】本発明の石鹼の製造装置における注入部及び成形部の更に別の実施形態を示す模式図である。

【図 14】本発明の石鹼の製造装置における注入部及び成形部のまた更に別の実施形態を示す模式図である。

【図 15】本発明の石鹼の製造装置における循環部の別の実施形態を示す模式図である。

【図 16】本発明の石鹼の製造装置における循環部の更に別の実施形態を示す模式図である。

【図 17】図 17 (a) 及び図 17 (b) はそれぞれ、押し込みプラグの別の実施形態を示す模式図である。

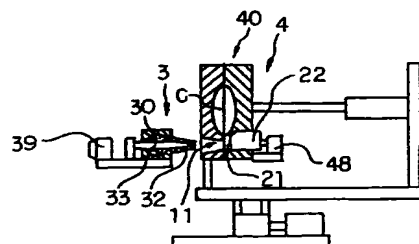
【図 18】図 18 (a) 及び図 18 (b) はそれぞれ、ノズル及びノズル挿入孔の別の実施形態を示す模式図である。

【図 19】図 19 (a) 及び図 19 (b) はそれぞれ、注入部の別の実施形態を示す模式図である。

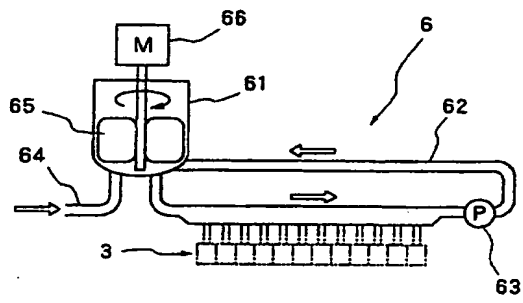
【符号の説明】

- 1 第 1 の割型
- 2 第 2 の割型
- 3 注入部
- 4 成形部
- 6 循環部
- 11 ノズル挿入孔
- 21 ゲート
- 22 ゲートピン
- 32 注入ノズル
- 40 成形型

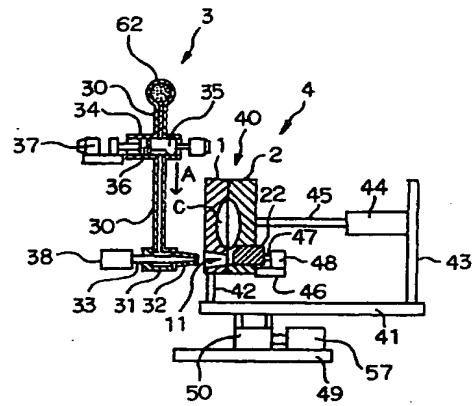
【図 13】



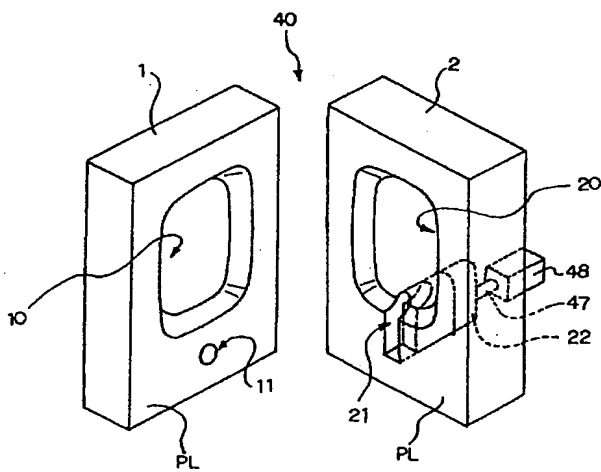
【図1】



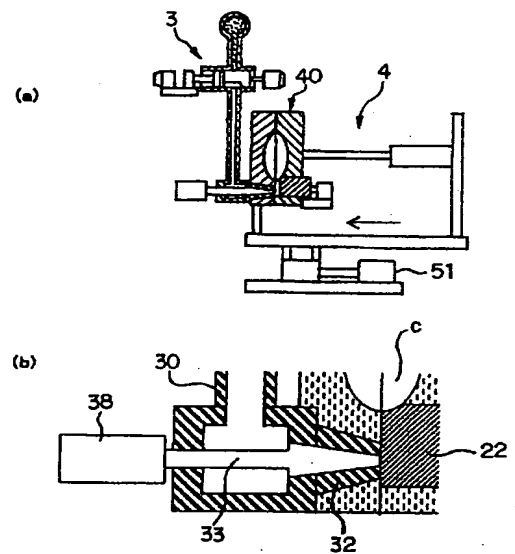
【図2】



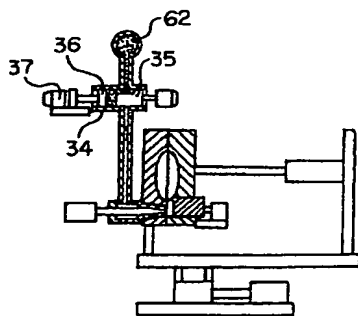
【図3】



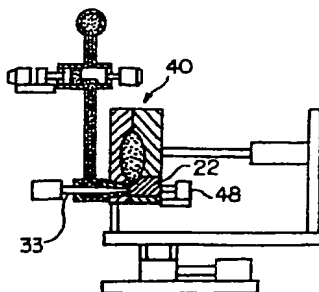
【図4】



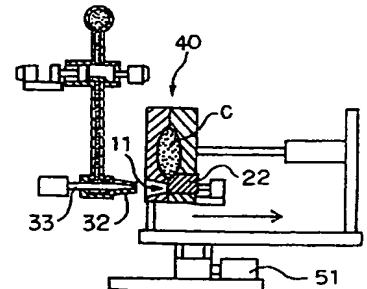
【図5】



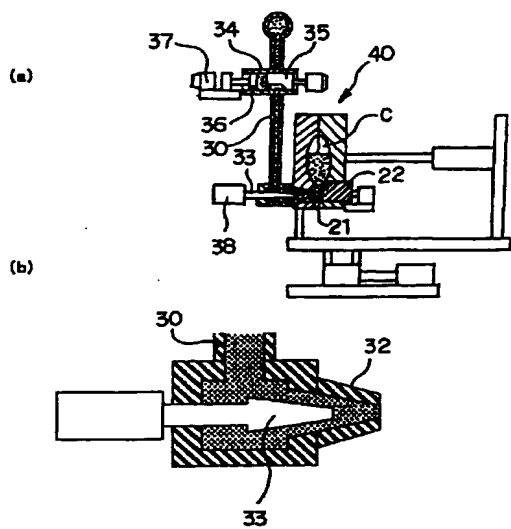
【図7】



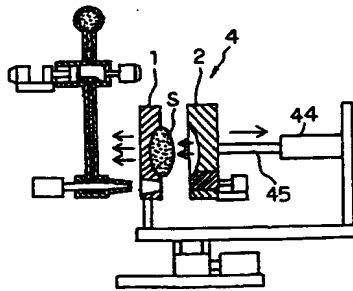
【図8】



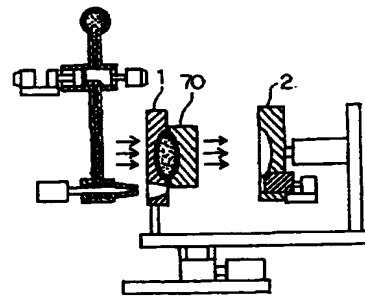
【図6】



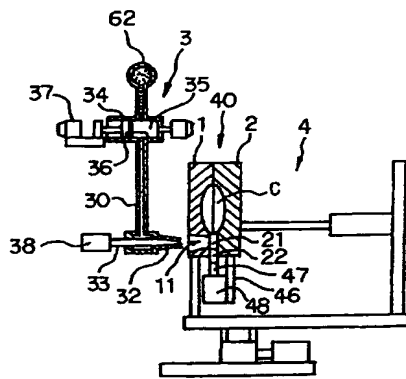
【図9】



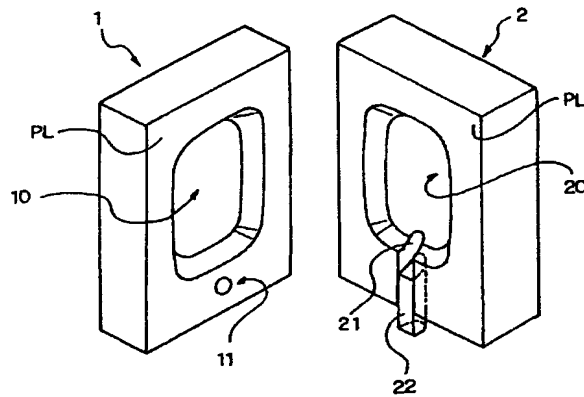
【図10】



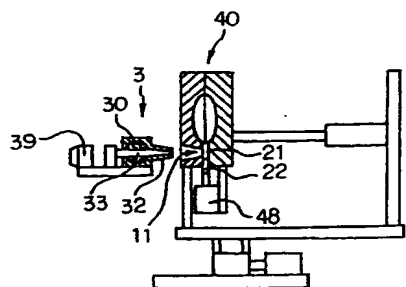
【図11】



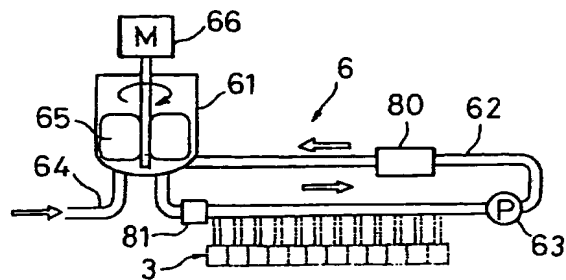
【図12】



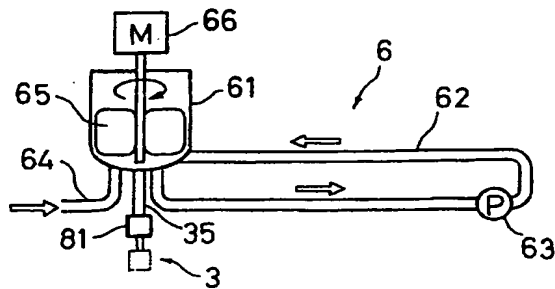
【図14】



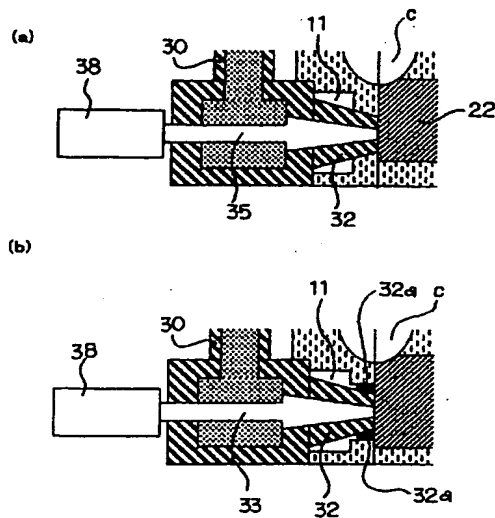
【図15】



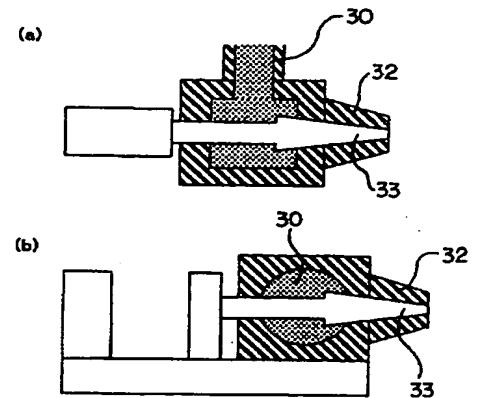
【図16】



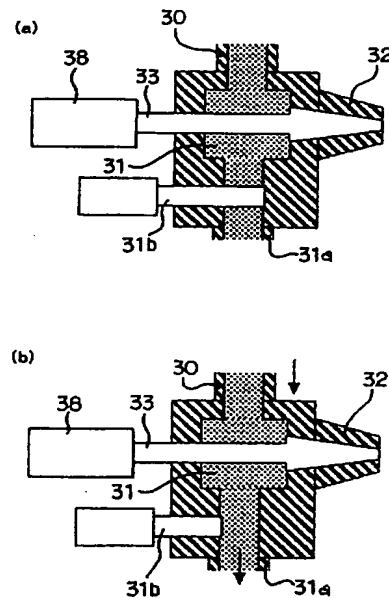
【図18】



【図17】



【図19】



【手続補正書】

【提出日】平成15年3月20日(2003.3.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正内容】

【0036】キャビティC内に熔融石鹸が加圧充填されると、その圧力がゲート21に向けて生じる。ゲートピン22をゲート21内に押し込み、その状態を維持させるには、この圧力に抗する力をゲートピン22に加える必要がある。この力を最小限にするためには、ゲートピン22の押し込み方向が、圧力の生じる方向と90度の

角度をなすようにすればよい。そこで本実施形態においては、ゲートピン21を水平方向に進退させてその進退方向を、ゲート21における熔融石鹸の流動方向(この方向は熔融石鹸によって生じる圧力の方向と平行である)に対して90度としている。また成型型40の側部にゲートピン22の進退手段を配してゲートピン22を水平方向に押し込むようにすることで成型型40の下側に空間が設けられ、これによって成形の作業性を良好にするという利点もある。

【手続補正2】

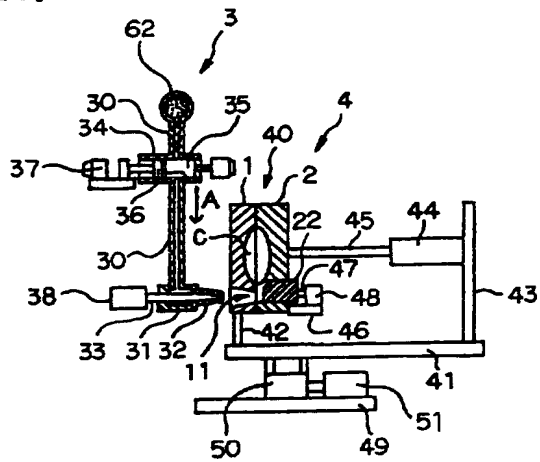
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正内容】

【図2】



【手続補正3】

【補正対象書類名】図面

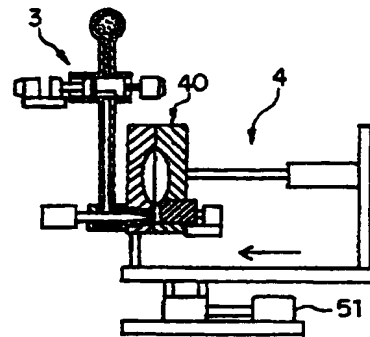
【補正対象項目名】図4

【補正方法】変更

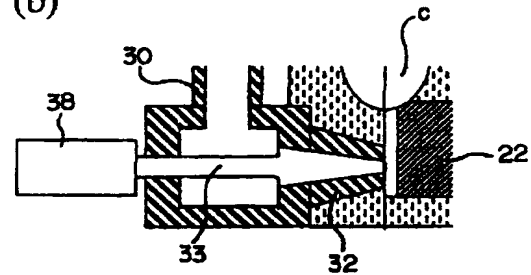
【補正内容】

【図4】

(a)



(b)



フロントページの続き

(72)発明者 宮本 恭典
 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会
 社研究所内

(72)発明者 阿部 忠夫
 東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会
 社研究所内

Fターム(参考) 4H003 AB03 CA09 CA10 DA02